(9日本国特許庁

公開特許公報

① 特許出願公開

昭53—122687

| DInt. C | ,3 |
|---------|-------|
| C 23 C | 11/08 |
| B 22 F | 3/24 |
| B 23 P | 15/28 |

の特

| 記号 | ❷日本分類 |
|----|-------------------|
| | 13(7) D 63 |
| | 20(3) E 0 |

10 A 604

74 A 1

❸公開 昭和53年(1978)10月26日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂被奮超硬質合金製品およびその製造法

識別

顧 昭52-36719

②出 願 昭52(1977)3月31日

⑫発 明 者 菊池則文

大宮市北袋町一丁目190番地

同 鈴木泰雄

上尾市本町一丁目8番6号

同 大西泰次郎

東京都品川区西品川一丁目27番 20号

@発 明 者 鷲津文男

東京都品川区西品川一丁目27番 20号

⑪出 願 人 三菱金属株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5

番2号

邳代 理 人 弁理士 髙橋政博 外1名

明 細 奪

発明の名称

被覆超便質合金製品およびその製造法 特許請求の範囲

- (2) 周期率表4 a、5 a、6 a 族の炭化物、裂化物、炭金化物の1種以上と、Fe、Co、Ni、W、Mo、Cr の1種以上とよりなる超硬質合金を基

発明の詳細な説明

本発明は耐摩耗性にすぐれた薄い被復層を有する切削用および耐摩耗部品用の超硬質合金製品に関する。

従来、超硬質合金製品の耐摩耗性を向上させる

特開昭53-122687(2)

しかしながら、炭化チタン被覆の超硬質合金は、耐逃げ面靡耗性においてはすぐれた性能を発揮するが、反面、すくい面における耐摩耗性が充分でなくこれが原因となつて限界寿命が短かい欠点があつた。

本発明者はこの点の改善につき研究の結果、特定手段によつて超硬質合金の表面にジルコニウムまたはハフニウムオキシカーポナイトライド [$Z_r(C_xN_yO_z)$ 、x+y+z=1.0]

を生成せしめ、これを以つて基体表面を被覆し、 その上に酸化アルミニウムを被覆することにより 耐すくい面摩耗性の優れた被覆超硬質合金製品を えたものである。

ジルコニウムまたはハフニウムオキシカーポナイトライドに関しては、性質ならびに応用についての研究はほとんど行われていない。わずかに同族のチタンオキシカーポナイトライドに関してKieffer 達の研究によると(R、Kieffer : Monatshefe flir Chemie 103、1130~1137、1972)、TiC、TiN、TiOは同じ結晶構造(立方

晶 NaCld 型) で名々はすべての割合で問路して、 TiC_xN_y (チタンカーポナイトライド)、 TiC_xO_y (チタンオキシカーバイド)、 TiN_xO_y (チタンオキシカーバイド)、 TiN_xO_y (チタンオキシカーバイド)を生成する。 同様に 3 化合物を関語させた場合、 すべての割合で固治して、 $TiC_xN_yO_z$ (テクンオキシカーボナイトライド)を生成することが知られている。 この場合 $TiC_xN_yO_z$ は TiC、TiN、TiO の粉末を高温で反応させて得たものである。 この様に $TiC_xN_yO_z$ は一部その存在が認められているものの、 構造を始め 製法、 性質についてはほとんど未知の状態である。

同様に、ジルコニウム、ハフニウムのオキシカーボナイトライドに関しては、良い耐摩耗性が期待されているものの研究はほとんど行われていない。

本発明はこのほとんど未知な物質である $Z_rC_xN_yO_z$ または $H_iC_xN_yO_z$ を化学蒸着法により、
超便質合金の表面に強固に被覆する方法を探求の
結果、ジルコニウムまたはハフニウムのハロゲン
化物を 8 0 0 0 0 ~ 1 2 0 0 0 の高温で水案および一

酸化炭素および患素および豊素および豊素および患素および患素および患素および患者の表面に直接でで、NyOz またはHfCxNyOz を生成人の表面に直接でで、NyOz を生成人の表面に直接であれた被種層が従来用いられていたで、関係を関するととおよびこの被模層が酸化アルミニウムと良い親和性を示し、強固な付着強度を有することならびにこの両層が相乗して、摩託性を向上せしめることを見出して完成されたものである。

 $2rC_xN_yO_2$ または $HfC_xN_yO_2$ 生成反応の詳細を機構は不明であるが、以下の反応式で示される各種の反応が炉内でおこると考えられる。ここに M は 2r または Hf を 安わす。

ここに示されるようにMC_xN_yO_z は基本的に前記 4 原料の反応により生成するが、その組成すなわち×、y、この割合を任意に調整するために反応 系に炭化水素を存在せしめ(a) 式の反応によつてこれに関与せしめることができる。

| MCL4 + 2H2 → M+4HCL | · · · (i) |
|--|-----------|
| $CO_2 + H_2 \Rightarrow CO + H_2O$ | (2) |
| $M + \frac{1}{3} CO + \frac{1}{6} N_e \rightarrow M (C \frac{1}{3} N \frac{1}{3} O \frac{1}{3})$ | • • • (3) |
| $M + \frac{1}{2} CO \rightarrow MC_{0.5} O_{0.5}$ | (4) |
| $M + \frac{1}{2} N_x \rightarrow MN$ | • • • (5) |
| $M + CH_4 \rightarrow MC + 2H_2$ | • • • (6) |
| M+C (基体) → MC | • • • (7) |
| | |

MC_xN_yO_zは主として(3)の反応で生成するものと考えられるが、×、y、zの割合は(4)、(5)、(6)の反応により左右されると考えられる。すなわち炉内の CO 分圧、CH、分圧、N₂ 分圧を制御することにより任意の組成のジルコニウムまたはハフニウムオキンカーボナイトライドを生成することができる。

組成を調整するための炭化水素として上記説明ではメタンを以て代表させたがこれに限られるものではなく、飽和、不飽和の脂肪族、芳香族、脂環族のいずれも用いることができ、所望によつてC数、使用量等を選択決定する。

また反応中に超硬質合金基体中から炭累が拡散

である。しかしA4O。は酸化物であつて、炭化物 を主体とする超硬質合金、 TiC 、 TiN と性質を異 にするため、従来では強固な付着層を形成するこ とは困難とされていた。しかし、ジルコニウムま たはハフニウムオキシカーポナイトライドは酸素 を含有するため、酸化物との親和性が良く境界に おいて強固な結合を有するため、切削工具として 骸化アルミニウムの特質を大いに利用するための 横層化が可能となつたものである。ジルコニウム またはハフニウムオキシカーポナイトライドを被 優した切削用スローアウエイチップは、炭化チタ ン被覆、壁化チタン被覆、炭壁化チタン被覆に比 ぺて、すくい面における耐摩耗性が非常に良好で あり、とれは高速切削になる程額著となる。とれ は腐温における化学的な安定性がすぐれていると と、特に耐酸化性、被療材との耐反応性にすぐれ ていることが原因と考えられる。更に酸化アルミ ニウムを上層として被模することにより、より耐 酸化性、化学的安定性を高めて耐すくい面摩託性 が向上する。

して、何式の反応によつて敗化ジルコニウムまたはハフニウムを生ずるので、被疫層と基体の界面付近は炭素成分の多い組織となる。 これを利用してTiCから始まり炭素濃度を連続的に変化させ得る。 被獲層を形成する粒子は微粒であり、 X 級回折による結晶性も良い。

MCxNyOzの組成において×が大きくり、zが小さい場合では耐逃げ面摩耗性に優れ、yが大きく、x、zが小さい場合ではMNの特質である被削材との耐反応性、耐溶溶性に優れた性質が強くなる。またzの割合が多くなる程耐酸化性に優れたものとなるが、たとえばzが0.5を著しくこえる領域になると切性および便度が低下するので好ましくない。このように本発明においては切削条件により、これらの性質を生かした最適の組成の被覆層を選ぶととができるのであつてこれが本発明の特

長の一つである。

<u>.</u>

また、上層の酸化アルミニウムは逃げ面のとす りを終れてあり、特に切み境界があり、特に有効であり、特になる摩託が多く、それに二重層を形成はある。とは有効である。とのはたはハフニウムがあるとにより、シルコニウムを使化する、シャカーが長を生かした極めて耐摩耗性に高んだ被覆層が得られる。

被獲層の厚みはジルコニウムまたはハフニウムオキシカーボナイトライドの厚みは厚い程耐摩耗性が向上するが、酸化アルミニウムを上層とし下が著しくなり好ましくない。また 0.5 μ未満では耐摩耗性の効果が少なくなり好ましくない。酸化アルミニウムの厚さも 0.5 μ未満では耐摩耗性の効果は少なく 5 μ以上では朝性の低下が著しくなるので好ましくない。

以下実施例をもつて説明する。

で 1 時間反応させた。反応終了後機留ガスを除去し、冷却して取り出したチップの表面は ジルコニウムオキシカーポナイトライドの上に A4₂O₃ が2 μ 被優されていた。

実施例 2

下記条件により突絶例1と同様にして基体をハフニウムオキシカーボナイトライドで被覆した。

HfC4 2容量多

CH 0.6

CO₂ 0.6 "

N₂ 1 .

H. 残

反応温度 1000℃

ガス流速 104/min

反応時間 2時間

引き続き反応ガスを除去した後、下記条件によって A 4 0。を被覆した。

A LC L3

2 容量 %

CO,

3 .

H₂

残

突 施 例 1

基体としてWC 80%、CO 10%、TiC 8%、 TaC 2 % (重量 %、 ISO 規格 P 3 0 グレード) よ りなる超硬質合金を用い、とれを耐熱合金製反応 容器内で1000でに加熱して、 ZrC4 2 容量 5、 CH, 1 容量 %、 CO 0.4 容量 %、 N₂ 0.3 容量 %、 凡残の割合に混合された反応ガスを 1 0 ℓ/min の流速で送り込んで2時間反応させた。反応後段 留ガスを除去し、冷却して取り出したチップ表面 は平均5μのジルコニウムオキシカーポナイトラ イドで被覆された。ジルコニウムオキシカーポナ イトライドの成分比は、X線マイクロアナライザ - の分析 および格子定数より 判定して、おおよそ の値として ZrCa 7No2Oo」であつた。次にこのジル コニウムオキシカーポナイトライド層の上に次の 方法によりA4O。を被覆した。すなわち、シルコ ニウムオキシカーポナイトライドの場合と同様、 耐熱合金製反応容器内で1000℃に加熱して ALC42容量が、CO12容量が比較の割合に混合 された反応ガスを10L/minの流速で送り込ん

反応温度 100.0℃

ガス流速 10 e/min

反応時間 1時間

得られた二重被優超硬質合金は、下層はハフニウムオキシカーボナイトライドで、厚さは $5.5~\mu$ 、その成分比は $\mathrm{HfC_{0.4}N_{0.3.5}O_{0.2.5}}$ であり、上層は $\mathrm{A4O_3}$ で厚さは $2~\mu$ であつた。

爽施例3

下記条件により実施例 1 と同様にして基体をハフニウムオキシカーポナイトライドで被**覆し**た。

HfC4, 2容量 %

CO₂ 0.4 *

. N₂ 1

H₂ 残

反応温度 950℃

ガス流速 10 e/min

反応時間 2時間

校復層は $5.5\,$ 4 であり色は金色であつた。成分比は $\mathrm{HfC_{0.0\,8}N_{0.6\,3}O_{0.2\,9}}$ であつた。

その後、実施例」と同一ガス条件でA4。Osを被:

穫した。低し、反応時間を 1.5 時間とし得られた A 4.0、層の厚さは 3 μであつた。

奥施例 4

実施例1~3で得られた二重被費組便質合金切削チップの切削試験を行つた。比較例として同じ基体にTiC、TiNを各々7単被覆したものおよび実施例1のチップでA4O。を被覆していないものを用いた。

切削例一1

 勢鉄連続切削 (JIS) FC-25 ブリネル硬さ H_B 18

 v = 250m/min f=0.2 mm/rev t=1.5 mm

 寿命比較 (すくい面摩耗200 μまたは逃げ面摩耗0.4 mm を寿命限界)

比較例

| 1. T | i C | 7 | Д | 5m i n |
|------|--|---|---|---------|
| 2. T | i N | 7 | μ | 10min |
| 3. Z | r C _{0.7} N _{0.2} O _{0.1} | 5 | μ | 17m i n |
| 実施 例 | | | | |

- ZrC_{0,7}N_{0,2}O_{0,1}
 μ/ΑΔ₀, 2 μ 45min
 HfC_{0,4}N_{0,35}O_{0,25}
 μ/ΑΔ₀, 2 μ 55min
- 3. HfC $_{0.08}N_{0.63}O_{0.29}$ 5.5 $\mu/A4O_{a}$ 3 μ 60min

切削例 - 2

炭素鋼の切削 JIS S 3 0 C H_B 2 1 0 v = 220m/min f = 0.25mm/rev t=1.5mm

寿命比較 (1と同じ)

比較例

| 1. | TiC | 7 | μ | 12min |
|----|-----------------------|---|---|--------|
| 2. | TiN | 7 | μ | 8m i n |
| 3. | Z r C 0,7 N 0,2 O 0,1 | 5 | μ | 20min |

実 施 例

| 1. | Zr C 0,7N0,2O0,1 | 5 | μ/A4 ₂ Ο ₃ | 2 | μ | 45min |
|----|----------------------------|-----|-------------------------------------|---|----------|-------|
| 2. | Hf C 0.4 No.35 Oo.28 | 5,5 | $\mu/A\ell_2O_3$ | 2 | Д | 55min |
| 3. | Hf C 0,0 8 N 0,6 2 O 0,2 9 | 5.5 | μ /A $\ell_{\rm g}$ $O_{\rm S}$ | 3 | 4 | 65min |

特許出顧人 三要金属株式会社 代理人 高橋 欧博 外1名

BEST AVAILABLE COPY